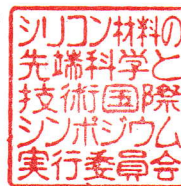


The 7th International Symposium on
Advanced Science and Technology of Silicon Materials
(第7回シリコン材料の先端科学と技術国際シンポジウム)
広告協賛依頼書



実行委員会委員長：酒井 朗(大阪大)
同・アドバイザー：田島 道夫 (明治大/JAXA)、柿本 浩一 (九州大)、小椋 厚志 (明治大)
プログラム委員長：末岡 浩治 (岡山県立大)
プログラム委員： 上田 修 (金沢工大)、土肥 俊郎 (九州大)、奥村 次徳 (首都大)、
金田 寛 (九工大)、関口 隆史 (NIMS)、和田 一実 (東大)、
大谷 昇 (関西学院大)、西澤 伸一 (産総研)、山本 秀和 (千葉工大)、
泉妻 宏治 (グローバルウェーブ・ジャパン)、佐俣 秀一 (SUMCO)、
佐野 泰久 (大阪大)、志村 考功 (大阪大)、大下 祥雄 (豊田工大)、
表 和彦 (リガク)、橋詰 保 (北海道大)、宇佐美 徳隆 (名古屋大)、
三宅 秀人 (三重大)
国際アドバイザー：Bhushan Sopori (NREL)、John Borland (J.O.B. Technologies)
会計：土田 秀一 (CRIEPI)、村上 進 (茨城大)
ホームページ：中野 智 (九州大)
事務局：竹内 正太郎 (大阪大)

謹啓

時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
日頃より当委員会が開催しておりますシンポジウムにご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび第7回シリコン材料の先端科学と技術国際シンポジウムを2016年11月21日(月)から25日(金)までの5日間、ハワイのケアウホウベイシェラトンコナリゾート&スパで開催する運びとなりました。シリコン材料の先端科学と技術国際シンポジウムは、シリコン関連半導体材料ならびデバイスに関する物理と最近の技術について、基礎研究と応用研究の交流を図り、若手研究者、技術者の教育と活性化、さらに国際活動力の向上を目的として、1991年からほぼ4年ごとにハワイで開催されました。今回の第7回シリコン材料の先端科学と技術国際シンポジウムでは、シリコン材料、SiCやGaNなどのワイドギャップ半導体材料、結晶成長、欠陥と不純物、太陽光発電、さらに材料評価解析に関する幅広い科学・技術領域を網羅しています。このため、本シンポジウムには、学界関係者に加えて、産業界からも多くの研究者や技術者が参加されることを期待しています。

このシンポジウムでは、英文プロシーディングスに掲載された招待講演、口頭発表、及びポスター発表を中心に活発な討論が展開されます。本シンポジウムは、主に国内の大学・企業・研究機関に所属する委員からなる実行委員会にて企画運営されますが、開催にかかる費用は、日本学術振興会からの援助金、企業・団体・法人から頂く広告協賛金、及び個人の参加費で賄われております。広告協賛金とは、本シンポジウムのプロシーディングスに貴社の広告を掲載することを条件として貴社より拠出頂く協賛金を意味します。広告協賛金の金額は、掲載広告のサイズと色調によって、下記(1)のとおりとさせていただきます。このほか、広告協賛して下さった企業・団体・法人につきましては、下記(2)のお礼をさせていただきます。どうか本シンポジウムの趣旨をご理解いただき、広告協賛金を拠出して頂けますよう、心よりお願い申し上げます。

なお、誠に勝手ながら、本実行委員会の整理の都合上、**6月30日**までに下記(3)の要領にて、広告協賛の可否をご返事いただけますようお願い申し上げます。
ご不明な点、あるいはご要望がございましたら、下記問い合わせ先まで御連絡いただきたくお願い申し上げます。

謹白

シンポジウムの概要

名称 ; The 7th International Symposium on Advanced Science and Technology of Silicon Materials

(第7回シリコン材料の先端科学と技術国際シンポジウム)

日時 : 2016年11月21日 (月) ~25日 (金)

場所 : Sheraton Kona Resort & Spa at Keauhou Bay, Hawaii

- (1) 広告のサイズと色調及び協賛金の金額 (広告の見本は4、5ページ)
- | サイズ | 協賛金額 (色調) |
|-------------------|----------------------------|
| A4縦1 ページサイズ | 10万円 (モノクロ) 、 14万円 (フルカラー) |
| A4縦半ページ (A5横) サイズ | 5万円 (モノクロ) 、 7万円 (フルカラー) |
- (2) 広告協賛企業・団体・法人へのお礼
- ・プロシーディングス表紙の近くに設けるスポンサー欄への謝辞掲載...見本は3ページ
 - ・下記ホームページのスポンサー欄への謝辞掲載 (シンポジウム終了まで毎月更新)
 - ・プロシーディングス一冊を贈呈
- (3) 広告協賛可否...別紙申込用紙 (6ページ) に必要事項を記入し、郵送またはメールに添付してお送り下さい。

問合せ先 : 〒316-8511 茨城県日立市中成沢町4-12-1

茨城大学 工学部 電気電子工学科 半導体研究室
村上 進

E-mail: susumu.murakami.dr@vc.ibaraki.ac.jp

Tel: 090-3964-7312 (個人)

〒240-0196 神奈川県横須賀市長坂2-6-1

(一財) 電力中央研究所 材料科学研究所 機能材料領域
土田 秀一

E-mail: tsuchida@criepi.denken.or.jp

Tel: 0468-56-2121

ホームページ : <http://hawaii2016.kir.jp/>

Sponsors

The 7th International Symposium on Advanced Science and Technology of Silicon Materials is held under the auspices of The 145th Committee of The Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) and received financial assistance from the Industry Club of Japan and the following companies.

	http://www.hitachi-hitec.com/	SP1
	http://www.nstr.co.jp	SP1
	http://www.jp.horiba.com/	SP2
	http://www.nissin-giken.co.jp	SP2
	http://www.HiSOL.jp	SP3
	http://www.pi-i.jp	SP4
	http://www.photondesign.co.jp/	SP5
	http://www.jeol.com/	SP5
	http://www.nittahaas.com/index.html	SP6
	http://www.sartorworks.com/	SP7
	http://www.comet-nht.com/	SP8
	http://www.sas-globalwafers.co.jp/	SP8
	http://www.fujimiinc.co.jp	SP9
	http://www.vgscienta.jp/	SP9
	http://www.comtec.daikin.co.jp/SC/	SP10
	http://www.kobelcokaken.co.jp/	SP10
	http://www.splead.jp	SP11
	http://www.shukou-sha.co.jp/	SP12
	http://www.fei.com	SP13





第7回シリコン材料の先端科学と技術国際シンポジウム

The 7th International Symposium on Advanced Science and Technology of Silicon Materials

広告掲載申込書

送付先 〒316-8511 茨城県日立市中成沢町4-12-1
茨城大学 工学部 電気電子工学科 半導体研究室
村上 進
E-mail: susumu.murakami.dr@vc.ibaraki.ac.jp

広告掲載（受諾可，不可のどちらかに○） 受諾可 不可

シリコンシンポジウムのプロシーディングスへの広告掲載に関して、
下記のとおり申し込みます。

貴社名 : _____

所属 : _____

代表者名 : _____

担当者名 : _____

連絡先 : 郵便番号 : _____

住所 : _____

Tel : _____

Fax : _____

E-mail : _____

広告掲載希望内容:	<input type="checkbox"/>	A4 縦カラー	料金：140,000 円
	<input type="checkbox"/>	A4 縦モノクロ	料金：100,000 円
	<input type="checkbox"/>	A5 横カラー	料金：70,000 円
	<input type="checkbox"/>	A5 横モノクロ	料金：50,000 円